



平成 20 年 8 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社エー・アンド・デイ
 代表者名 代表取締役執行役員社長 古川 陽
 (コード番号 7745 東証第一部)
 問合せ先 執行役員管理本部長 伊藤 貞雄
 (TEL. 048-593-1111)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 20 年 5 月 16 日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせします。

記

1. 平成 21 年 3 月期 第 2 四半期連結累計業績予想の修正 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日)

	売 上 高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	17,945	1,359	1,052	1,020	45 71
今 回 修 正 予 想 (B)	17,650	518	600	634	28 41
増 減 額 (B-A)	△295	△841	△452	△386	△17 30
増 減 率 (%)	△1.6	△61.9	△43.0	△37.8	△37.8
(ご参考) 前期実績 (平成 19 年 9 月期)	17,369	1,445	1,336	865	38 78

2. 平成 21 年 3 月期 通期連結業績予想の修正 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

	売 上 高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	39,200	3,750	3,140	2,370	106 22
今 回 修 正 予 想 (B)	39,000	3,250	3,030	2,104	94 30
増 減 額 (B-A)	△200	△500	△110	△266	△11 92
増 減 率 (%)	△0.5	△13.3	△3.5	△11.2	△11.2
(ご参考) 前期実績 (平成 20 年 3 月期)	34,541	3,272	2,265	1,015	45 54

3. 平成 21 年 3 月期 第 2 四半期累計個別業績予想の修正 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 9 月 30 日)

	売 上 高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	13,360	830	647	380	17 03
今 回 修 正 予 想 (B)	13,140	370	620	320	14 34
増 減 額 (B-A)	△220	△460	△27	△60	△2 69
増 減 率 (%)	△1.6	△55.4	△4.2	△15.8	△15.8
(ご参考) 前期実績 (平成 19 年 9 月期)	13,662	956	744	469	21 06

4. 平成 21 年 3 月期 通期個別業績予想の修正（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）

	売 上 高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	28,800	2,306	1,937	1,140	51 09
今 回 修 正 予 想 (B)	28,300	1,910	1,980	1,120	50 20
増 減 額 (B-A)	△500	△396	43	△20	△0 89
増 減 率 (%)	△1.7	△17.2	2.2	△1.8	△1.7
(ご参考) 前期実績 (平成 20 年 3 月期)	26,626	1,431	386	210	9 44

5. 修正の理由

- (1) 前連結会計年度下期より半導体メーカーの半導体製造装置への設備投資抑制の動きが見られ、当連結会計年度の計画立案時には、1 年前に作成した中期計画数値の半額程度まで減額していましたが、当第 1 四半期の受注状況及び最近の半導体市況等を鑑み、更なる減額修正が必要と判断いたしました。
- (2) ロシア現地法人 A&D RUS CO., LTD. では、新たな販売拠点を増設するなど事業拡大に向けた積極的な人材増強を行っており、当第 1 四半期は経費が増加する結果となっておりますが、その成果は第 3 四半期以降には出てくるものと見込んでおります。
- (3) 米国現地法人 A&D TECHNOLOGY INC. に関しましては、米国経済が減速するなか統合効果が徐々に現れ始め、増収増益基調に転換しております。

(注) 上記の業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以 上